# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### **EUROPEAN PATENT OFFICE**

#### Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

06085111

**PUBLICATION DATE** 

25-03-94

APPLICATION DATE

07-09-92

APPLICATION NUMBER

: 04238340

APPLICANT: HITACHI TOKYO ELECTRON CO LTD;

WO ELECTRON OO LED

INVENTOR:

AOKI ATSUSHI;

INT.CL.

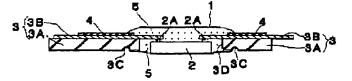
H01L 23/28 H01L 21/56 H01L 21/60

TITLE

TAPE CARRIER TYPE

SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS

ASSEMBLY METHOD



ABSTRACT :

PURPOSE: To prevent a sealant liquid resin from flowing out to the periphery of the sealing area on the rear of a flexible film substrate and to prevent cracks of the sealant of this device.

CONSTITUTION: In a tape carrier type semiconductor device 1, flowout preventing grooves 3C are constituted within the sealing area on the rear of a flexible film substrate 3A. An assembly process of this device 1 comprises the step of forming a flexible film substrate 3A having flowout preventing grooves 3C, the step of forming a sealant 5, the step of cutting a part of the flexible film substrate 3A, and the step of packaging.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.Cl.5

#### (12) 公開特許公報(A)

**宁**内敬神朵皂

(11)特許出頭公開番号

#### 特開平6-85111

(43)公開日 平成6年(1994)3月25日

| CATTILL.CL. |       | 解别配写 厅内登           |         | 性 否写 | 一番号 ドー                                  | 技術表示箇所            |          |                |                 |
|-------------|-------|--------------------|---------|------|---|-------------------|----------|----------------|-----------------|
| H01L        | 23/28 |                    | C 8617- |      |   |                   |          |                |                 |
|             |       |                    | Z 8617- | 4M   |   |                   |          |                |                 |
| 21/56       |       | R 8617-4M          |         |      |   |                   |          |                |                 |
|             | 21/60 | 3 1 1              | R 6918- | 4M   |   |                   |          |                |                 |
|             |       |                    |         |      |   | 審查請求              | 未請求      | 請求項の数3(金       | 全 7 頁)          |
| (21)出願番号    |       | <b>特願平4-238340</b> |         |      | (71)出願人                                 | 0000051           | 08       |                | <u> </u>        |
|             |       |                    |         |      | -                                       | 株式会社              | 土日立製作    | 作所             |                 |
| (22)出願日     |       | 平成4年(1992)9月7日     |         |      | 東京都干                                    | F代四区 <sup>2</sup> | 申田駿河台四丁目 | 6番地            |                 |
|             |       |                    | •       |      | (71)出顧人                                 |                   |          |                |                 |
|             |       |                    |         |      |   |                   |          | トロニクス株式会       | <del>2</del> 4- |
|             |       |                    |         |      |   |                   |          | 喬3丁目3番地の       | -               |
|             |       |                    |         |      | (72)発明者                                 |                   |          | 関う1日の最近の       | ۷               |
|             |       |                    |         |      | (12)2011                                |                   |          | 607FF 0 18 4 0 |                 |
|             |       |                    |         |      |   |                   |          | 喬3丁目3番地2       | 日立東             |
|             |       |                    |         |      | ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                   |          | カス株式会社内        |                 |
|             |       |                    |         |      | (74)代理人                                 | 弁理士               | 秋田(      | 文書             |                 |
|             |       |                    |         |      |   |                   |          |                |                 |
|             |       |                    |         |      |   |                   |          |                |                 |
|             |       |                    |         |      |   |                   |          |                |                 |
|             |       |                    |         |      |   |                   |          |                |                 |
|             |       |                    |         |      |   |                   |          |                |                 |

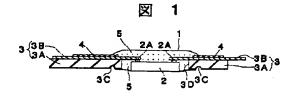
#### (54) 【発明の名称】 テープキャリア型半導体装置及びその組立方法

數別記号

#### (57)【要約】

【目的】 テープキャリア型半導体装置1において、樹脂封止体5の液状樹脂が可撓性フィルム基板3Aの裏面の封止領域の外周囲への流出を防止する。また、テープキャリア型半導体装置1の樹脂封止体5の割れを防止する。

【構成】 デーブキャリア型半導体装置1において、可 撓性フィルム基板3Aの裏面の封止領域内に流出防止溝 3Cを構成する。また、テーブキャリア型半導体装置1 の組立プロセスにおいて、前記流出防止溝3Cを有する 可撓性フィルム基板3Aを形成する工程、樹脂封止体5 を形成する工程、可撓性フィルム基板3Aの一部を切断 する工程、実装する工程を備える。



#### 【特許請求の範囲】

可撓性フィルム基板の中央領域に形成さ れたデバイスホール内に半導体ペレットが配置され、こ の半導体ペレットの素子形成面の外部端子に前記可撓性 フィルム基板の表面の周辺領域に形成されたリードの一 端が突起電極を介在して電気的に接続され、前紀半導体 ペレットの素子形成面、可撓性フィルム基板の表面及び 裏面の半導体ペレット側の一部の各々を含む封止領域内 に、前記半導体ペレットの素子形成面側から液状樹脂を ア型半導体装置において、前記可撓性フィルム基板の表 面と対向する裏面の周辺領域であって、前記封止領域と この封止領域の外周囲との間に、又は前記封止領域内の 前配デバイスホールの外周囲に沿って、前記可撓性フィ ルム基板の裏面から厚さ方向に深さを持つ流出防止滯を 構成したことを特徴とするテープキャリア型半導体装

【請求項2】 前記請求項1に記載される、可撓性フィ ルム基板の表面に形成されたリードは前記封止領域内に 形成されたソルダーレジスト膜で被覆され、前記流出防 止溝は前記ソルダーレジスト膜と重複する領域に構成さ れたことを特徴とするテープキャリア型半導体装置。

【請求項3】 可撓性フィルム基板の裏面の周辺領域で あって、前記封止領域とこの封止領域の外周囲との間 に、又は可撓性フィルム基板の中央領域に形成されたデ パイスホールの外周囲に沿った封止領域内に、前記可撓 性フィルム基板の裏面から厚さ方向に深さを持つ流出防 止溝を形成する工程と、前記可撓性フィルム基板のデパ イスホール内に半導体ペレットを配置し、この半導体ペ レットの素子形成面の外部端子に前配可撓性フィルム基 30 板の前記裏面と対向する表面の周辺領域に形成されたリ 一ドの一端を突起電極を介在して電気的に接続する工程 と、前記半導体ペレットの素子形成面、可撓性フィルム 基板の表面及び裏面の半導体ペレット側の一部の各々を 含む封止領域内に、前記半導体ペレットの素子形成面側 から液状樹脂を塗布するとともに、可撓性フィルム基板 の裏面に流出した液状樹脂のうち、封止領域の外周囲に 流出する液状樹脂を流出防止溝で吸収した後、前記液状 樹脂を硬化して樹脂封止体を形成する工程と、前記可撓 性フィルム基板の表面及び裏面の封止領域の外周囲部分 を挟持し、可撓性フィルム基板の周辺領域の一部を切断 し、テープキャリア型半導体装置を完成する工程と、前 記可撓性フィルム基板の裏面の封止領域の外周囲部分を 圧着し、可撓性フィルム基板の表面のリードの他端を実 装装置に電気的に接続し、テープキャリア型半導体装置 を実装する工程とを備えたことを特徴とするテープキャ リア型半導体装置の組立方法。

【発明の詳細な説明】

体装置に関し、特に、可撓性フィルム基板に搭載された。 半導体ペレットを樹脂封止体で封止するテープキャリア 型半導体装置に適用して有効な技術に関するものであ

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置の駆動用ICとしてテープ キャリア (TCP:<u>T</u>ape <u>C</u>arrier<u>P</u>ackage 或いはT AB:<u>T</u>ape <u>A</u>utomated <u>B</u>onding) 型半導体装置が使 用される。テープキャリア型半導体装置は、薄型で大量 **塗**布して硬化させた樹脂封止体を形成するテープキャリ 10 生産に好適であり、又安価な半導体装置として広く使用

【0003】このテープキャリア型半導体装置は可撓性 フィルム基板(絶縁性樹脂フィルム基板)に半導体ペレ ットを搭載する。可撓性フィルム基板は例えばテープ状 (長尺状) のポリイミド系樹脂を所定の長さに切断し形 成される。可撓性フィルム基板の表面上には複数本のリ ードが配置される。このリードは、可撓性フィルム基板 の表面上に貼り付けられたCu名膜にエッチング加工を 施して形成される。通常、このりードは表面にメッキ層 が形成され、このメッキ層は実装時の半田との接着性を 向上できる効果がある。

【0004】可撓性フィルム基板のほぼ中央領域にはデ バイスホール (ペレット搭載用開口) が構成される。こ のデバイスホール内にはリードの一端が突出し、リード の一端はデバイスホール内に配置される半導体ペレット の外部端子 (ボンディングパッド) に電気的に接続され る。半導体ペレットの外部端子、リードの一端の夫々は 突起電極(例えばAuパンプ電極)を介して電気的及び 機械的に接続され、この接続は熱圧着ポンディング(ギ ャングボンディング)法において行われる。

【0005】可撓性フィルム基板の周辺領域には液晶表 示装置、プリント配線基板の夫々の外部端子に接続され る外部端子が複数個配列され、この複数個の外部端子の 夫々には夫々前述の複数本の配線の他端が電気的にかつ 一体に接続される。 通常、テープキャリア型半導体装置 は可撓性フィルム基板の外部端子に異方性導電膜を介在 して液晶表示装置の外部端子が電気的かつ機械的に接続 される。また、テープキャリア型半導体装置は可撓性フ ィルム基板の外部端子に半田を介在してプリント配線基 板の外部端子が電気的かつ機械的に接続される。

[0006] 可撓性フィルム基板に搭載された半導体ペ レットの素子形成面及びリードの一部特にリードの一端 は、主に外部応力や外部環境からの半導体ペレットの保 護、リードの機械的強度の補強等を目的として樹脂封止 体で封止される。樹脂封止体は例えばエポキシ系樹脂を アルコールで液状化した液状樹脂が使用される。この液 状樹脂は、ノズル描画方法(ポッティング方法)で塗布 した後に約100~200 (℃) 前後の温度で硬化する ことにより、樹脂封止体として形成される。ノズル描画 【産業上の利用分野】本発明は、テープキャリア型半導 50 方法による液状樹脂の塗布は半導体ペレットの素子形成 面側から行われ、可撓性フィルム基板の裏面はデバイス ホールを通して表面に塗布された液状樹脂の一部が塗布 される。

【0007】なお、テープキャリア型半導体装置については、例えば、株式会社工業調査会発行「TAB技術入門」、第43页、第59頁、第197頁乃至第209頁に記載される。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述の テープキャリア型半導体装置において、下記の改良すべ 10 き事項が発生した。

【0009】前記テープキャリア型半導体装置は半導体 ペレットの素子形成面の保護等を目的として樹脂封止体 が形成される。この樹脂封止体は前述のようにノズル描 画方法で行われ、半導体ペレットの素子形成面側におい ては、液状樹脂を塗布するノズルの移動範囲に比例し、 半導体ペレットの素子形成面及び可撓性フィルム基板の 表面の半導体ペレット側の一部分を含む封止領域内に液 状樹脂が正確に塗布できる。しかしながら、液状樹脂の うち、可撓性フィルム基板のデバイスホールを通して可 20 撓性フィルム基板の裏面に流出した液状樹脂は、封止領 域内で堰き止めることができず、封止領域の外周囲に流 出する。このため、テープキャリア型半導体装置の組立 プロセスにおいて、樹脂封止体の形成後、切断装置で可 撓性フィルム基板の封止領域の外周囲を挟持し、可撓性 フィルム基板の周辺領域の一部分を切断するときに、封 止領域の外周囲に流出した樹脂封止体が挟持され、樹脂 封止体に割れが発生する。可撓性フィルム基板の周辺領 域の切断される一部分は搬送用のスプロケットホールの 領域、テスト用のリードが配置された領域等に相当す 30 る.

【0010】また、テープキャリア型半導体装置が完成後、このテープキャリア型半導体装置の液晶表示装置への実装は異方性導電膜を使用した熱圧者ポンディング法で行われる。このため、ポンディング装置で可撓性フィルム基板の封止領域の外周囲を圧着し、熱圧者ポンディングを行うとき、封止領域の外周囲に流出した樹脂封止体が圧着され、同様に樹脂封止体に割れが発生する。このため、組立プロセス(実装も含む)において、テープキャリア型半導体装置の歩留まりが低下する。

【0011】本発明の目的は、テープキャリア型半導体装置において、樹脂封止体の液状樹脂が可撓性フィルム基板の裏面の封止領域の外周囲へ流出することを防止できる技術を提供することにある。

【0012】本発明の他の目的は、前記目的を達成し、 テープキャリア型半導体装置の樹脂封止体の割れを防止 することができる技術を提供することにある。

【0013】本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らかになるであろう。

[0014]

【課題を解決するための手段】本顧において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば下 記のとおりである。

【0015】(1) 可撓性フィルム基板の中央領域に形 成されたデバイスホール内に半導体ペレットが配置さ れ、この半導体ペレットの素子形成面の外部端子に前記 可撓性フィルム基板の表面の周辺領域に形成されたリー ドの一端が突起電極を介在して電気的に接続され、前記 半導体ペレットの素子形成面、可撓性フィルム基板の表 面及び裏面の半導体ペレット側の一部の各々を含む封止 領域内に、前記半導体ペレットの素子形成面側から液状 樹脂を塗布して硬化させた樹脂封止体を形成するテープ キャリア型半導体装置において、前記可撓性フィルム基 板の表面と対向する裏面の周辺領域であって、前記封止 領域とこの封止領域の外周囲との間に、又は前記封止領 域内の前記デバイスホールの外周囲に沿って、前記可撓 性フィルム基板の裏面から厚さ方向に深さを持つ流出防 止滯を構成する。前記可撓性フィルム基板の表面に形成 されたリードは前記封止領域内に形成されたソルダーレ ジスト膜で被覆され、前記流出防止溝は前記ソルダーレ ジスト膜と重複する領域に構成される。

【0016】(2)テープキャリア型半導体装置の組立 方法において、可撓性フィルム基板の裏面の周辺領域で あって、前記封止領域とこの封止領域の外周囲との間 に、又は可撓性フィルム基板の中央領域に形成されたデ パイスホールの外周囲に沿った封止領域内に、前記可挽 性フィルム基板の裏面から厚さ方向に深さを持つ流出防 止溝を形成する工程と、前記可撓性フィルム基板のデバ イスホール内に半導体ペレットを配置し、この半導体ペ レットの素子形成面の外部端子に前記可撓性フィルム基 板の前記裏面と対向する表面の周辺領域に形成されたリ ードの一端を突起電極を介在して電気的に接続する工程 と、前記半導体ペレットの素子形成面、可撓性フィルム 基板の表面及び裏面の半導体ペレット側の一部の各々を 含む封止領域内に、前記半導体ペレットの素子形成面側 から液状樹脂を塗布するとともに、可撓性フィルム基板 の裏面に流出した液状樹脂のうち、封止領域の外周囲に 流出する液状樹脂を流出防止溝で吸収した後、前記液状 樹脂を硬化して樹脂封止体を形成する工程と、前記可撓 性フィルム基板の表面及び裏面の封止領域の外周囲部分 を挟持し、可撓性フィルム基板の周辺領域の一部を切断 し、テープキャリア型半導体装置を完成する工程と、前 記可撓性フィルム基板の裏面の封止領域の外周囲部分を 圧着し、可撓性フィルム基板の表面のリードの他端を実 装装置に電気的に接続し、テープキャリア型半導体装置 を実装する工程とを備える。

[0017]

【作用】上述した手段 (1) によれば、前記可撓性フィ 50 ルム基板の表面からデバイスホールを通して裏面に流出

40

する、前記樹脂封止体を形成する液状樹脂のうち、封止 領域の外部に流出する液状樹脂を流出防止溝で吸収し、 封止領域の外部への液状樹脂の流山を防止できる。この 結果、前記封止領域内に樹脂封止体を有するテープキャ リア型半導体装置を構成できる。

[0018] 上述した手段(2)によれば、予め前記可 撓性フィルム基板の裏面の封止領域内又は封止領域の境 界部分に流出防止溝を形成し、前記可撓性フィルム基板 の表面からデバイスホールを通して裏面に流出する、前 記樹脂 対止体を形成する液状樹脂のうち、封止領域の外 部に流出する液状樹脂を流出防止溝で吸収し、封止領域 の外部への液状樹脂の流出を防止できるので、可撓性フ ィルム基板の周辺領域の一部を切断する際、テープキャ リア型半導体装置を実装する際のいずれにおいても、封 止領域の外部に形成された樹脂封止体に応力を加えるこ とがなくなり、樹脂封止体の割れを防止できる。この結 果、テープキャリア型半導体装置の組立て(組立て及び 実装を含む) において、テープキャリア型半導体装置の 歩留まりを向上できる。

【0019】以下、本発明の構成について、テープキャ リア型半導体装置に本発明を適用した一実施例とともに 説明する。

【0020】なお、実施例を説明するための全図におい て、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り 返しの説明は省略する。

#### [0021]

【実施例】 (実 施 例 1) 本発明の実施例1であるテ ープキャリア型半導体装置について、図1(断面図)及 び図2(図1の一部の平面図)を使用し説明する。

[0022] 図1、図2の夫々に示すように、テープキ 30 ャリア型半導体装置1は可撓性フィルム基板3Aに(可 撓性フィルム基板3A、リード3B島等、全体を符号3 で示す)半導体ペレット2を搭載する。

【0023】前記可撓性フィルム基板3Aは例えばテー ブ状 (長尺状) のポリイミド系樹脂膜を所定の長さに切 断することで形成される。ポリイミド系樹脂膜は例えば  $70\sim80$   $(\mu m)$  程度の厚さのものが使用される。ま た、可撓性フィルム基板3Aとしては前述の材料以外に ポリアミド樹脂膜、ポリエステル樹脂膜、ポリエステル サルホン樹脂膜、ポリエステルケトン樹脂膜等の所謂有 40 機膜或いはこれらの複合膜で形成してもよい。

[0024] この可撓性フィルム基板3Aは、図1は切 断後の形状が示されているが、切断前においては、図 1 中、右側及び左側に搬送用のスプロケットホールが形成 された領域、テスト用のリードが配置された領域の夫々 を備える。

【0025】可撓性フィルム基板3Aの表面(半導体ペ レット2の素子形成面と同一側の面)の周辺領域には複 数本のリード3日が配置される。リード3日は図示しな い接着層を介在させて可撓性フィルム基板 3 A の表面に 50 又はソルダーレジスト膜 4 の外線が封止領域の外線より

固着される。接着層としては例えばエポキシ系樹脂を使

[0026] 前記リード3Bは例えばCu箱膜を主体に 構成され、このCu箔膜の少なくとも直接外気に触れる 領域の表面に図示しない導電性メッキ層が構成される。 リード-3-B.の.C.u.名膜はCu箱膜を可撓性フィルム基板 3 Aの表面に貼り付け、この C u 箱膜をフォトリソグラ フィ技術(エッチング技術も含む)でパターンニングす ることにより形成される。C u 箔膜は例えば30〔μ 10 m] 程度の膜厚で形成される。

【0027】前記リード3Bの一端(半導体ペレット2 側) は、突起電極 (パンプ電極) 2 Aを介在し、半導体 ペレット2の図示しない外部端了(ポンディングパッ ド) に電気的かつ機械的に接続される。前配突起電極2 Aは例えばAu或いはAuを主体とする積層で形成され

【0028】半導体ペレット2は例えば単結晶珪素基板 で構成され、この単結晶珪素基板の素子形成面となる表 面には駆動回路(液晶ドライバ回路)を構成する複数の 半導体素子が配置される。半導体ペレット2の外部端子 20 は前記半導体素子間を接続する配線例えばアルミニウム 配線と同一配線層で形成される。半導体ペレット2は可 撓性フィルム基板3Aのほぼ中央部分に形成されたデバ イスホール3Dで周囲を規定された領域内において配置

[0029] 前記リード3Bは可撓性フィルム基板3A の表面を延在し、リード3Bの一端はデバイスホール3 D内に突出される。可撓性フィルム基板3Aの表面上に おいて、図1中、左側のリード3Bの他端は液晶表示装 置(6)に接続される(図5参照)。右側のリード3B の他端はプリント配線基板 (7) に接続される。

【0030】前記可撓性フィルム基板3Aの表面上に配 置された複数本のリード3Bの表面は、テープキャリア 型半導体装置1をブリント配線基板(7)に接続する際 の半田の付着に基づくリード3Bの短絡の防止を主目的 として、ソルダーレジスト膜4で被覆される。ソルダー レジスト膜4は、例えばエポキシ系樹脂が使用され、5  $\sim 20$   $[\mu\,\mathrm{m}]$  程度の膜厚で形成される。このソルダー レジスト膜4は、例えばスクリーン印刷で塗布した後 に、約100~200 (℃) 程度の温度で硬化させるこ とにより形成される。

【0031】ソルダーレジスト膜1は、中央領域におい てデバイスホール3Dの領域及びリード3Bの一端と半 導体ペレット2の外部端子との接続領域を除き、周辺領 域においてリード3Bの他端の液晶表示装置、プリント 配線基板の各々との接続領域を除き、可撓性フィルム基 板3Aの表面上に形成される。つまり、ソルダーレジス ト膜4は、このソルダーレジスト膜4の外縁と樹脂封止 体 (5) が形成される封止領域の外縁とを一致させて、

<del>--</del>76--

も内側に位置して構成される。

【0032】 前記可撓性フィルム基板3Aの表面と対向 する裏面は、図1及び図2に示すように、樹脂封止体 (5) の液状樹脂の封止領域の外周囲への流出を防止す る流出防止溝3℃が構成される。流出防止溝3℃は、樹 脂封止体 (5) が形成される封止領域内において、具体 的には、封止領域とこの封止領域の外周囲との間(封止 領域の外縁)、又は封止領域内であってデバイスホール 3 Dの外周囲に沿って形成される。つまり、流出防止滯 3 Cは前述のソルダーレジスト膜 4 と重複する領域に配 置される。流出防止溝3Cは、図1に示すように断面形 状がほぼ半円形状で構成され、図2に示すように平面形 状がリング形状(正確な形状は正方形状)で構成され る。流出防止滯3 Cは可撓性フィルム基板3 Aの裏面か ら深さ方向に数~十数 [µm] の深さで形成されるとと もにほぼ同寸法の溝幅寸法で形成され、本発明者はこの 寸法で形成される流出防止溝3Cによって液状樹脂の流 出を充分に防止できる効果を確認している。

【0033】少なくとも、前記半導体ペレット2の素子 形成面、突起電極4、リード3Bの一端の夫々は樹脂封 20 止体5で被覆され封止される。この樹脂封止体5は主に 半導体ペレット2等を外部環境から保護する目的で形成 される。樹脂封止体5は例えばエポキシ系樹脂をアルコ 一ルで液状化した液状樹脂が使用される。この液状樹脂 は、ノズル描画法(ポッティング法)で滴下塗布した後 に、約100~200 (℃) の温度で硬化される。

【0034】次に、前述のテープキャリア型半導体装置 1の組立プロセス(実装も含む)について、図3乃至図 5 (各工程毎に示す断面図)を使用し、簡単に説明す

[0035] まず、可撓性フィルム基板3Aのデバイス ホール3D内に半導体ペレット2を配置し、可撓性フィ ルム基板3Aの表面のリード3Bの一端と半導体ペレッ ト2の外部端子2Aの夫々を突起電極4を介在して電気 的かつ機械的に接続する。前記可撓性フィルム基板3A は、切断工程前であり、スプロケットホールが配置され た領域及びテスト用リードが配置された領域を備えてい る。また、可撓性フィルム基板3Aの裏面には予め流出 防止溝3 Cが形成される。流出防止溝3 Cは、本実施例 において、可撓性フィルム基板3Aにデパイスホール3 D及びスプロケットホールを形成する打抜き加工を利用 し、併せて突起形状の金型で可撓性フィルム基板3Aの 裏面を押し込み塑性変形を生じさせて形成する。この方 法によれば、流出防止滯3Cを形成するために新しい工 程を追加することがなく、組立プロセスを大幅に短縮で

【0036】次に、図3に示すように、ノズル描画方法 により、半導体ペレット2の素子形成面を含む封止領域 内に半導体ペレット2の素子形成面側から液状樹脂を塗

とき、塗布された液状樹脂のうち、デバイスホール3D を通して可撓性フィルム基板3Aの裏面に流出する被状 樹脂は、流山防止滯3Cで封止領域の外周囲に流山する 部分が吸収され、封止領域内に留めることができる。こ の後、前記液状樹脂が硬化され、樹脂封止体5が形成さ れる。

【0037】次に、図4に示すように、切断装置におい て、前記可撓性フィルム基板3Aの表面、裏面の夫々が 樹脂封止体5の外周囲において挟持力F1で挟持され、 可撓性フィルム基板3Aの周辺領域の一部分(スプロケ ットホールが配置された領域等) が切断され除去され る。この切断工程において、樹脂封止体5が封止領域内 に形成されるので、樹脂封止体5に割れが発生しない。 この切断工程が終了すると、テープキャリア型半導体装 置1がほぼ完成する。

【0038】次に、図5に示すように、液晶表示装置6 に前記テープキャリア型半導体装置1を実装するととも に、このテープキャリア型半導体装置1をプリント配線 基板?に接続する。液晶表示装置6は透明ガラス基板6 A及び液晶表示部6Bを備え、透明ガラス基板6A上の 配線60に異方性導電膜8を介在してテープキャリア型 半導体装置1のリード3Bの他端を電気的かつ機械的に 接続する。この接続は、樹脂封止体5の外周囲において 熱圧着ポンディング法により圧着力F2で行われる。こ の熱圧着ボンディング工程において、樹脂封止体 5 が封 止領域内に形成されるので、樹脂封止体5に割れが発生 しない。プリント配線基板7は絶縁性樹脂基板7A及び 配線7日を備え、配線7日に半田9を介在してテープキ ャリア型半導体装置1のリード3Bの他端を電気的かつ 機械的に接続する。

【0039】以上説明したように、本実施例によれば、 以下の構成及びこの構成による作用効果が得られる。

【0040】(1)可撓性フィルム基板3Aの中央領域 に形成されたデバイスホール3D内に半導体ペレット2 が配置され、この半導体ペレット2の素子形成面の外部 端子に前記可撓性フィルム基板3Aの表面の周辺領域に 形成されたリード3日の一端が突起電板4を介在して電 気的に接続され、前記半導体ペレット2の素子形成面、 可撓性フィルム基板3Aの表面及び裏面の半導体ペレッ ト2側の一部の各々を含む封止領域内に、前記半導体ペ レット2の素子形成面側から液状樹脂を塗布して硬化さ せた樹脂封止体5を形成するテープキャリア型半導体装 置1において、前記可撓性フィルム基板3Aの表面と対 向する裏面の周辺領域であって、前記封止領域とこの封 止領域の外周囲との間に、又は前記封止領域内の前記デ パイスホール3Dの外周囲に沿って、前記可撓性フィル ム基板 3 A の裏面から厚さ方向に深さを持つ流出防止漕 3 Cを構成する。前記可撓性フィルム基板 3 A の表面に 形成されたリード3 Bは前記封止領域内に形成されたソ 布する。液状樹脂の塗布はノズル51で行われる。この 50 ルダーレジスト膜4で被覆され、前記流出防止溝3Cは

30

前記ソルダーレジスト膜4と重複する領域に構成され

【0041】この構成(1)によれば、前記可撓性フィ ルム基板3Aの表面からデバイスホール3Dを通して裏 面に流出する、前記樹脂封止体5を形成する液状樹脂の うち、封止領域の外部に流出する液状樹脂を流出防止溝 3 C で吸収し、封止領域の外部への液状樹脂の流出を防 止できる。この結果、前記封止領域内に樹脂封止体5を 有するテープキャリア型半導体装置1を構成できる。

 $\{0\ 0\ 4\ 2\}$  (2) テープキャリア型半導体装置 $1\ 0$  の組 10 形状が半楕円形状で構成される。 立方法において、可撓性フィルム基板3Aの裏面の周辺 領域であって、前記封止領域とこの封止領域の外周囲と の間に、又は可撓性フィルム基板3Aの中央領域に形成 されたデバイスホール3Dの外周囲に沿った封止領域内 に、前記可撓性フィルム基板 3 A の裏面から厚さ方向に 深さを持つ流出防止溝3Cを形成する工程と、前記可撓 性フィルム基板3Aのデバイスホール3D内に半導体ペ レット2を配置し、この半導体ペレット2の素子形成面 の外部端子に前記可撓性フィルム基板3Aの前記裏面と 対向する表面の周辺領域に形成されたリード3Bの一端 を突起電極 2 Aを介在して電気的に接続する工程と、前 記半導体ペレット2の素子形成面、可撓性フィルム基板 3 Aの表面及び裏面の半導体ペレツト2側の一部の各々 を含む封止領域内に、前記半導体ペレット2の素子形成 面側から液状樹脂を塗布するとともに、可撓性フィルム 基板3Aの裏面に流出した液状樹脂のうち、封止領域の 外周囲に流出する液状樹脂を流出防止滯3Cで吸収した 後、前記液状樹脂を硬化して樹脂封止体5を形成する工 程と、前記可撓性フィルム基板3Aの表面及び裏面の封 止領域の外周囲部分を挟持し、可撓性フィルム基板3A 30 の周辺領域の一部を切断し、テープキャリア型半導体装 置1を完成する工程と、前記可撓性フィルム基板3Aの 裏面の封止領域の外周囲部分を圧着し、可撓性フィルム 基板3Aの表面のリードの他端を液晶表示装置6に電気 的に接続し、テープキャリア型半導体装置1を実装する 工程とを備える。

【0043】この構成(1)によれば、予め前記可撓性 フィルム基板3Aの裏面の封止領域内又は封止領域の境 界部分に流出防止溝3Cを形成し、前記可撓性フィルム 基板3Aの表面からデバイスホール3Dを通して裏面に 流出する、前記樹脂封止体5を形成する液状樹脂のう ち、封止領域の外部に流出する液状樹脂を流出防止溝3 Cで吸収し、封止領域の外部への液状樹脂の流出を防止 できるので、可撓性フィルム基板3Aの周辺領域の一部 を切断する際、テープキャリア型半導体装置1を実装す る際のいずれにおいても、封止領域の外部に形成された 樹脂封止体 5 に応力を加えることがなくなり、樹脂封止 体5の割れを防止できる。この結果、テープキャリア型 半導体装置1の組立て(組立て及び実装を含む)におい て、テープキャリア型半導体装置1の歩留まりを向上で 50

きる。 [0044] (実 施 例 2) 本実施例2は、テープキ ヤリア型半導体装置において、可撓性フィルム基板の流 出防止溝の形状を変えた、本発明の第2実施例である。

10

【0045】本発明の実施例2であるテープキャリア型 半導体装置について、図6(要部断面図)を使用し説明

【0016】本実施例2のテープキャリア型半導体装置 1は、図6 (A) に示すように、流出防止滯3Cの断面

【0047】また、本実施例2のテープキャリア型半導 体装置1は、図6(B)に示すように、流出防止溝3C の断面形状が逆V字形状で構成される。

【0048】また、本実施例2のテープキャリア型半導 体装置1は、図6(C)に示すように、流出防止溝3C の断面形状が逆凹形状で構成される。

[0049] いずれのテープキャリア型半導体装置1に おいても、前記実施例1と同様の効果が得られる。

[0050]以上、本発明者によってなされた発明を、 前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前 記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱し ない範囲において種々変更可能であることは勿論であ

【0051】例えば、本発明は、デパイスホールを備え ず、可撓性フィルム基板の表面上に半導体ペレットを搭 載する場合においても使用できる。この場合、本発明 は、可撓性フィルム基板の表面に流出防止溝を構成す る。また、本発明は流出防止溝に変えてダムを使用して もよい。

【0052】また、本発明は、液晶表示装置の駆動用[ Cに限らず、ICカード、時計用IC等に適用でき、又 半導体ペレットにはダイナミックランダムアクセスメモ リ等の回路システムを搭載してもよい。

[0053]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表 的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下 記のとおりである。

【0054】テープキャリア型半導体装置において、樹 脂封止体の液状樹脂が可撓性フィルム基板の裏面の封止 領域の外周囲へ流出することを防止できる。

【0055】前記効果の他に、テープキャリア型半導体 装置の樹脂封止体の割れを防止することができる。

【図面の簡単な説明】

本発明の実施例1であるテープキャリア型半 [図1] 導体装置の断面図。

前記テープキャリア型半導体装置の平面図。 [図2]

前記テープキャリア型半導体装置の組立プロ (図3] セスの第1工程の断面図。

第2工程の断面図。 [図4]

【図5】 第3工程の断面図。

11

【図6】 本発明の実施例2であるテープキャリア型半 導体装置の断面図。

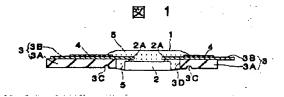
#### 【符号の説明】

1…テープキャリア型半導体装置、2…半導体ペレッ

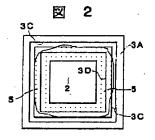
ト、3A…可撓性フィルム基板、3B…リード、3C… 流出防止溝、3D…デバイスホール、4…ソルダーレジ スト膜、5…樹脂封止体、6…液晶表示装置、7…ブリ ント配線基板。

12

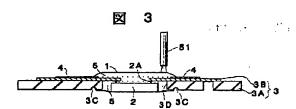
[図1]



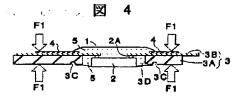
[図2]



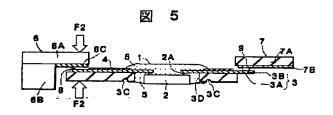
[図3]



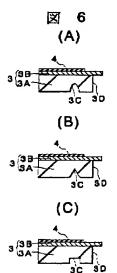
[図4]



[図5]



[図6]



#### 7 F.

### THIS PAGE BLANK (USPTO)

DOCKET NO: 2000 P.4162

SERIAL NO: 09 901,550

APPLICANT: Kahlisch & d.

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100